⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭60-95947

⑤Int Cl.⁴
H 01 L 23/48

識別記号

庁内整理番号 6732-5F

❸公開 昭和60年(1985)5月29日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

❷発明の名称

砂代 理 人

半導体素子のボンディング用AI線

②特 願 昭58-203872

❷出 願 昭58(1983)10月31日

切発 明 者 福 井

康 土

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6 田中電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 田中電子工業株式会社

弁理士 早川 政名

東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

80 ±0 ±

1. 発明の名称

半導体素子のポンディング用AL枠

2.特許請求の範囲

線径が 0 . 1 ~ 0 . 5 mmののポンディング用 A 人 ね で あって、 高純 底 A 人 に 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt % の シリコン ( S i ) と 0 . 0 0 1 5 ~ 0 . 0 0 5 wt % の マグネシウム ( M g ) とを 添 加 し、 両者の 含 有 最 が 0 . 0 0 3 ~ 0 . 0 0 8 wt % で ある ことを 特 徴 と する 半 溥 体 素子 の ポンディング用 A 人 線。

3 、 発明の詳細な説明

本発明は半導体素子のポンディング用AL線、 詳しくは線径が0.1~0.5 mm中のポンディング用AL線の改良に関する。

従来、パワートランジスタ、サイリスタ等の 高出力の半導体素子の配線用リード線として約. ほが O . 1 ~ O . 5 mmの、一般的には O . 2 ~ O . 3 mmの高純度A人線が使用されている。 しかるに高純度A 人物は飲かすぎて所定の引張り強度が行られないために、輸引き加工時およびホンディング作楽時において断線する不具合があり、この引張り強度を改善するために高純度A 人に各種の元素を添加することが考えられている。

しかしながら、ボンディング用ALねは引張り強度を大きくして硬くなりすぎた場合には、ボンディング時において、チップ割れを起したり、流れ中の不安定、ネック切れの原因となり、あるいは私加元素の偏折によってボンディング特性の低下をきたす不具合がある。

しかして木発明は多くの実験結果よりポンディング特性に超過な機械的特性、詳しくは熱処理 (350℃、30分) 後における人人権の引張り強度が4.5~ 8.5 km/mm であることを知り、該強度が得られる派別元素及びその抵加量(含有量)を求めたものである。

又、上記引張り強度を改善する級加元素は一

(54) A / WIRE FOR BONDING SEMICONDUCTOR ELEMENT (11) 60-95947 (A) (43) 29.5 1985 (19) JP (21) Appl. No. 58-203872 (22) 31.10.1983 (71) TANAKA DENSHI KOGYO K.K. (72) YASUO FUKUI (51) Int. Cl<sup>\*</sup>. H01L23/48

PURPOSE: To obtain an A1 small-gage wire having excellent joining characteristics by the addition of small amounts of two kinds of selected elements by the synergism of the addition by adding the elements to A1 having high purity.

CONSTITUTION: 0.0015~0.005wt% Si and 0.0015~0.005wt% Mg are added to A1 having not less than 99.9% purity, and both contents are kept within a range of 0.003~0.008wt%. When the A1 alloy is melted and casted, wire-drawn to form an A1 wire having 0.1~0.5mm \( \phi \) diameter and thermally treated (350°C and 30min), the A1 wire obtained simultaneously has tensile strength and hardness proper to ioining. to joining.